DialogWeb™

6/19/1 (Item 1 from file: 347) DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv. 04476436 **Image available**
METHOD FOR CUTTING WAFER HAVING MICROMACHINE ELEMENT FOR SENSOR

Pub. No.: 06-120336 [JP 6120336 A] Published: April 28, 1994 (19940428)

Inventor: SUMI SADAYUKI TAKAMI SHIGENARI

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [000583] (A Japanese Company or Corporation

Application No.: 04 -264912 [JP 92264912]

Filed: October 02, 1992 (19921002) International Class: [5] H01L-021/78

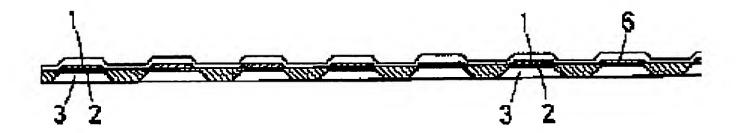
JAPIO Class: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

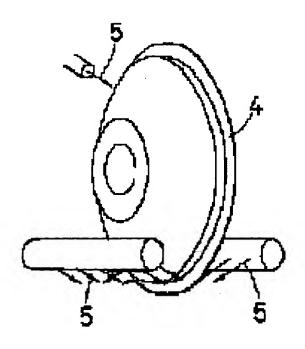
Journal: Section: E, Section No. 1584, Vol. 18, No. 403, Pg. 140, July 27, 1994 (19940727)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent damage to thin film portions due to dicing blade cooling water in cutting a wafer number of micromachined elements, including the thin film portions, for sensor formed thereon.

CONSTITUTION: A wafer containing thereon a large number of micromachined elements, having a ser film portions 2, is diced into unit elements while shooting cooling water 5 to a dicing blade 4. For the of 6 is applied to the wafer surface containing the thin film portions, and then dicing is performed from the





JAPIO (Dialog® File 347): (c) 2004 JPO & JAPIO. All rights reserved.

©1997-2004 Dialog, a Thomson business - Version 2.4

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-120336

(43)公開日 平成6年(1994)4月28日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/78

M 8617-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-264912

(22)出願日

平成4年(1992)10月2日

(71)出願人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(72)発明者 角 貞幸

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

(72)発明者 高見 茂成

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株

式会社内

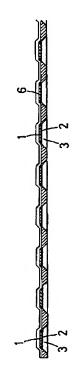
(74)代理人 弁理士 川瀬 幹夫 (外1名)

(54) 【発明の名称】 センサー用微細加工素子ウェハの切断方法

(57)【要約】

【目的】 薄膜部分を有するセンサー用微細加工素子が 多数個形成されたウェハを切断に際し、ダイシングブレ ードを冷却する冷却水で薄膜部分が破損しないようにす る。

【構成】 薄膜部分2にセンサー1が形成されたセンサー用微細加工素子が多数個形成されたウェハを、ダイシングプレード4に冷却水5を吹き付けながら単位素子にダイシングするに際し、薄膜部分2側のウェハ表面にシート6を貼付し、シート6側よりダイシングプレード4でダイシングする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜部分を有するセンサー用微細加工素 子が多数個形成されたウェハを、ダイシングプレードに 冷却水を吹き付けながら単位素子にダイシングするに際 し、前記薄膜部分側のウェハ表面にシートを貼付し、該 シート側よりダイシングブレードでダイシングしてなる センサー用微細加工素子ウェハの切断方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

センサー用微細加工素子が形成されたウェハの切断方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】センサー用微細加工素子として、例えば 図2及び図3に示すような赤外線検出素子が提案されて いる。この素子は、図2に示すように、センサー1が形 成される部分2は、センサー感度向上の目的で異方性エ ッチングによる彫り込み3が施されて、厚さ数 μmの薄 膜となっている。

【0003】この素子は、半導体製造技術などで使用さ 20 れている微細加工技術を応用してウェハ上に多数個形成 され、半導体チップ切断と同様のダイシング技術で単位 素子毎に切断して得られる。ダイシング工程では、図4 に示すように、通常、ダイシングプレード4を冷却する 目的で、プレード4に冷却水5を吹き付けながら行なわ れる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 如き薄膜部分2を有するセンサー用微細加工素子ウェハ をダイシングする場合、冷却水5の水圧および重さのた 30 め、図5に示すように、薄膜部分2が破損し素子として の機能を損ない不良品となる恐れがあった。

【0005】本発明は、上記問題点を解決するためにな されたもので、その目的とするところは、薄膜部分を有 するセンサー用微細加工素子ウェハの切断に際し、薄膜 部分の破損がない切断方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 本発明は、薄膜部分を有するセンサー用微細加工素子が 多数個形成されたウェハを、ダイシングプレードに冷却 40 水を吹き付けながら単位素子にダイシングするに際し、 前記薄膜部分側のウェハ表面にシートを貼付し、該シー ト側よりダイシングプレードでダイシングしてなること を特徴とするものである。

[0007]

【作用】本発明によれば、薄膜部分を含むウェハ表面全 体がシートにより保護されるため、ダイシング時の冷却 水の水圧により薄膜部分が破損することがなくなる。

[8000]

【実施例】図1は本発明の一実施例に係る一工程を示す 50

もので、前記従来例と同様に形成されたウェハ、つま り、薄膜部分2を有するセンサー用微細加工素子が多数 個形成されたウェハの表面に、シートとして熱発泡性シ ート6を貼り付けた状態を示すものである。

【0009】このように熱発泡性シート6が貼付された ウェハを、前記従来例と同様に、ダイシングプレードに 冷却水を吹き付けながら単位素子にダイシングする。こ のようにすることにより、薄膜部分2を含むウェハ表面 全体が熱発泡性シート6により保護されるため、ダイシ 【産業上の利用分野】本発明は、赤外線検出素子の如き 10 ング時の冷却水の水圧により薄膜部分2が破損すること がなくなる。ダイシングした後、熱発泡性シート6を剥 離してセンサー用微細加工素子を得る。

> 【0010】なお、ウェハ表面に貼付するシート6とし ては、上記実施例のように粘着力の小さな熱発泡性シー トが好ましいが、本発明はこれに限定されるものではな く、例えば、紫外線を照射すると粘着力が低下するシー トを用い、ダイシングの後、紫外線を照射して粘着力が 低下させ、ウェハ表面(この時点ではチップ状)からシ ートを剥離するようにしてもよい。

【0011】このようにして製造されたセンサー用微細 加工素子は、基板(ステム)にダイボンドされ、ワイヤ ポンディング工程、封止工程を経て製品となる。

[0012]

【発明の効果】本発明は上記のように、薄膜部分を有す るセンサー用微細加工素子が多数個形成されたウェハ を、ダイシングプレードに冷却水を吹き付けながら単位 素子にダイシングするに際し、前記薄膜部分側のウェハ 表面にシートを貼付し、該シート側よりダイシングプレ ードでダイシングしてなるので、ダイシング時の冷却水 の水圧により薄膜部分が破損することがない。従って、 本発明を用いれば、素子としての機能を損なうことのな い良品のセンサー用微細加工素子が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る一工程を示す断面図で

【図2】本発明に係るセンサー用微細加工素子を示す斜 視図である。

【図3】図2におけるA-A線断面図である。

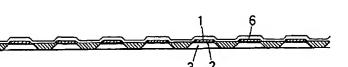
【図4】 ウェハをダイシングプレードでダイシングする 状態を示す斜視図である。

【図5】従来例に係るダイシング状態を示す断面図であ

【符号の説明】

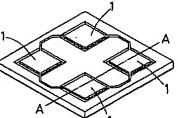
- 1 センサー
- 2 薄膜部分
- 3 彫り込み
- 4 ダイシングブレード
- 5 冷却水
- 6 シート





[図4]

[図2]



[図3]

